

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/005527

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ H01L21/306, 21/308

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ H01L21/306, 21/308, 21/304Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2003-229392 A (Shin-Etsu Handotai Co., Ltd.), 15 August, 2003 (15.08.03), Par. Nos. [0057] to [0058]	1-2
Y	& US 2004/072437 A1 & EP 1450396 A1 & WO 2003/046968 A1	3-6
Y	JP 9-306897 A (Mitsubishi Material Silicon Kabushiki Kaisha), 28 November, 1997 (28.11.97), Par. Nos. [0001], [0003], [0006] (Family: none)	3-6
Y	JP 63-221967 A (Fujitsu Ltd.), 14 September, 1988 (14.09.88), Claims (Family: none)	4-6

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

- * Special categories of cited documents:
 - "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 - "B" earlier application or patent but published on or after the international filing date
 - "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 - "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 - "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or inventive if it is considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
11 May, 2005 (11.05.05)Date of mailing of the international search report
24 May, 2005 (24.05.05)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/005527

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2001-185529 A (Wacker Siltronic Gesellschaft fur Halbleiter), 06 July, 2001 (06.07.01), Full text & US 6530381 B1 & DE 19953152 C1	4-6
Y	JP 2002-203824 A (Super Silicon Crystal Research Institute Corp.), 19 July, 2002 (19.07.02), Full text (Family: none)	4-6
A	JP 2003-7672 A (Toshiba Ceramics Co., Ltd.), 10 January, 2003 (10.01.03), (Family: none)	1-6
A	JP 11-171693 A (Shin-Etsu Handotai Co., Ltd.), 29 June, 1999 (29.06.99), & US 6099748 A	1-6
A	JP 11-162953 A (Mitsubishi Material Silicon Kabushiki Kaisha), 18 June, 1999 (18.06.99), (Family: none)	1-6

特許協力条約

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)
(PCT第18条、PCT規則43、44)

出願人又は代理人 の書類記号 S2992W0J2499	今後の手続きについては、様式PCT/ISA/220 及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2005/005527	国際出願日 (日.月.年) 25.03.2005	優先日 (日.月.年) 02.04.2004
出願人(氏名又は名称) 三菱住友シリコン株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT第18条)の規定に従い出願人に送付する。
この文書は国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

この調査報告に引用された先行技術文献の��しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎
 - a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。
 この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った(PCT規則23.1(b))。
 - b. この国際出願は、スクレオチド又はアミノ酸配列を含んでいる(第I欄参照)。
2. 請求の範囲の一部の調査ができない(第II欄参照)。
3. 発明の單一性が欠如している(第III欄参照)。
4. 発明の名称は 出願人が提出したものを承認する。
 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は 出願人が提出したものを承認する。
 第IV欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。
6. 図面に関して
 - a. 要約書とともに公表される図は、
第 2 図とする。 出願人が示したとおりである。
 出願人は図を示さなかったので、国際調査機関が選択した。
 本図は発明の特徴を一層よく表しているので、国際調査機関が選択した。
 - b. 要約とともに公表される図はない。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.⁷ H01L21/306, 21/308

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.⁷ H01L21/306, 21/308, 21/304

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国实用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2005年
日本国実用新案登録公報	1996-2005年
日本国登録実用新案公報	1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2003-229392 A (信越半導体株式会社) 2003.08.15, 【0057】-【0058】	1-2
Y	& US 2004/072437 A1 & EP 1450396 A1 & WO 2003/046968 A1	3-6
Y	JP 9-306897 A (三義マテリアルシリコン株式会社) 1997.11.28, 【0001】【0003】【0006】 (ファミリーなし)	3-6
Y	JP 63-221967 A (富士通株式会社) 1988.09.14, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	4-6

 C欄の続きをにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって
出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論
の理解のために引用するもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日
以後に公表されたもの
「L」優先権主張に根拠を提起する文献又は他の文献の発行
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す
る文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願
の日の後に公表された文献
「X」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって
出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論
の理解のために引用するもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明
の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Z」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以
上の文献との、当事者にとって自明である組合せに
よって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 11.05.2005	国際調査報告の発送日 24.05.2005
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 菅野 智子 電話番号 03-3581-1101 内線 3471 4R 9545

C(続き)	関連すると認められる文献	関連する 請求の範囲の番号
引用文獻の カテゴリー	引用文獻名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	
Y	JP 2001-185529 A (ワッカーナジルトロニック ゲゼルシャフト フュア ハルブライターマテリアーリエン アクチエングゼルシャフト) 2001.07.06, 全文 & US 6530381 B1 & DE 19953152 C1	4-6
Y	JP 2002-203824 A (株式会社スーパーシリコン研究所) 2002.07.19, 全文 (ファミリーなし)	4-6
A	JP 2003-7672 A (東芝セラミックス株式会社) 2003.01.10 (ファミリーなし)	1-6
A	JP 11-171693 A (信越半導体株式会社) 1999.06.29 & US 6099748 A	1-6
A	JP 11-162953 A (三菱マテリアルシリコン株式会社) 1999.06.18 (ファミリーなし)	1-6